(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭59—19912

©Int. Cl.³
G 02 B 7/11
G 01 N 21/01
G 02 B 21/00

庁内整理番号 7448—2H 7458—2G

7370-2H

③公開 昭和59年(1984)2月1日発明の数 1審査請求 未請求

(全 4 頁)

◎液浸距離保持装置

创特

願 昭57-129065

②出 願 昭57(1982)7月26日

⑩発 明 者 河村喜雄

国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

識別記号

砂発 明 者 高梨明紘

国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

②発 明 者 黒崎利栄

国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究

砂発 明 者 国吉伸治

国分寺市東恋ケ窪-丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

切出 願 人 株式会社日立製作所

所内

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

切代 理 人 弁理士 中村純之助

最終頁に続く

明 網 書

1. 発明の名称 液浸距離保持装置

2. 特許請求の範囲

(2) 前記検出系は、前記検出器の開口部と同等 の流量抵抗を有しかつ該検出器からの液体の吸引 系路または供給系路と同等の流量抵抗の吸引系路または供給系路を有する参照器を具備し、前記を動制御機構は、前記圧力変換器の出力を入力を の地域制御回路を 備え、上記参照器と 検出器 内のを照圧力との 圧力差が一定の 値と なる しんかん にいき 動制 御機 を 駆動 制御 する もの を 後 は ちに 上記 移動 制御 被 を 駆動 制御 する もの を を を 特許 球の 範囲 第 1 項記載の 液浸 距離 保持 装 僧

(5) 前記增幅制御回路は、所定の電圧を外部回路から付加することが可能な構成とし、 該付加電圧により前記移動制御機構を駆動せしめ試料を所強の位置に設定可能ならしめたものである特許請求の範囲第2項記載の液浸距離保持装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、液浸型光学装置における試料の位置決め、保持を行なうための液浸距離保持装置に関するもので、特に液中の試料にパターンを投影する露光装置の自動無点合わせに好適な距離保持装置に関するものである。

光学レンズを用いてパターンを観察したり、投

形したりする光学校置において、対物レンズの解像力を向上させる手法として、開口数 NA をあるとはないの手法との手法を高いないのの無折率を高いたというないののは対しているのでは、自己による調整が行なわれているにすり自動的に合無点する手段は確立されている。

顕微鏡の場合は、目視により調整することで支 除をきたさないが、露光装置、特に半導体銀積回 路等の製造工程で川いられる露光装置(以下単に 露光装置という。)では高速高精度に自動的に無 点合わせを行なうことが要求されてくる。

また既存の液浸型顕微鏡では、対物レンズの先端に付着した気能を容易に除去することが難しく、 光学系の解像力を低下させてしまう欠点があった。 本発明の目的は、液中にある試料を観察したり、 試料にパターンを役形したりする光学装置におい

て、その焦点似胤に試料を高精度に自動的に位置

決め保持するとともに、対物レンズに付着した気 他を容易に除去することを可能ならしめた装置を 提供することにある。

本顧の発明者らは、電光装置において、解像力をあげるため試料を液浸にする手段を開発してかり、既に特許出顧(特顧昭 56 - 37977号)されている。また、試料上のパターンを検出する上での解像力を向上させる手段が開発され、特許出顧(特顯昭 57 - 84784号)されている。これらの液浸型の露光装置に用いられている大口径レンズ(対物レンズ)の焦点を自動的に合わせる装置が必要となっており、本発明はそれを解決するためになされたものである。

以下、本発明を実施例によって詳細に説明する。 第1図は本発明の装置の一実施例の構成説明図 である。図において、1は光学装置(露光装置) の光学部材(対物レンズ)、2はレンズ鏡筒、3 はレンズ鏡筒2の下端に設けられた検出器、4は 液体の吸引孔、5は検出器3に設けられた圧力検 出孔、6は液浸用の液体、7は試料、8は駆動装

置を含む試料台、9 は検出した圧力を電気信号に 変換して出力する圧電変換器、10 は増幅制御回 路、11 は液体の吸引源、12, 13, 14 は液体 の流量を調整する絞り、15 は液溜器、16 はフィ ルタ、17 は液体 6 の供給用吸引源、18 はフィ ルタ、19 は検出器 3 の開口部である。

試料7は光学系の光軸方向に可動な試料台8の 上に固定され、感光材の塗布された試料7の表面 は液費用の液体もで被われている。

試料台8の構造は光軸方向に可動である公知の 移動手段を使用できる。

検出器3の上方隔には吸引孔4が設けられ、管 化より流量抵抗要素である絞り 12 を経て、吸引 すると検出器3の内部が負の圧力となり、液体6 が検出器の開口部 19 より流入する。流入した波 体は、吸引源 11 とフィルタ 16 を経て液溜器 15に送られる。一定の圧力で吸引源 11 を作動さ せると、検出器3の内部の圧力は、検出器3と默 料1との間隔りの大きさに応じて変化する。例え ば間隔りが小さくなると、検出器3内の負の圧力 値の絶対値が大きくたる。反対に間隔りが大きく なると負の圧力値の絶対値は小さくなる。このよ うに検出器3の内部の圧力は間隔りに見合ったも のとなる。検出器 3 には圧力検出孔 5 が設けられ、 管により圧電変換器9に接続している。圧電変換 器?は圧力を低気信号に変換して増幅制御回路

10 を経て、試料台8に付設されている駆動系に

特開昭59-19912(3)

接続されている。 均規制御回路 10 は圧電変換器 9 の出力が一足、すなわち検出器 5 内の圧力(すなわち間隙 h)が一定値となるように試料台 8 を駆動させる。

一方、吸引隊 11 の吸引圧力が変動すると検出 器3内の検出圧力も変動し、見かけ上間隔りが変 わったかのように似動作してしまう。このような 吸引源の圧力変励を除去するため、本実施例の制 御系では参照粉を設けてある。参照器は、検出器 開口部 19 と試料 7 との間隔で形成される流量抵: 抗と同等の流量抵抗を有する絞り 14 および絞り 12と同等の絞り13を備えて構成され、吸引源 11 に挑がっている。絞り 14 の一端は液溜器 15 の液中にその開口間を浸しており、絞り 14 の他 端と校り 13 との間の圧力は管により参照圧とし て圧電変換器9につながっている。絞り 13 の他 端は吸引顔 11 化継がっている。参照器と検出器 は吸引原を同一とするため、吸引源 11 の圧力変 動が同等に伝わるため、検出圧と参照圧の圧力差 に対する変動がなくなる。この場合圧電変換器9

はこの検出圧と参照圧の圧力差を電気変換することになる。また増傷制御回路 10 は圧電変換器 9 からの出力値すなわち上配圧力差が一定になるように試料台 8 を駆動制御する。

検出圧と参照圧の一定の圧力差を零にするように制御させる方式をとると、増幅制御回路 10 のドリフトを補正することが容易となる。すなわち吸引源 11 を動作させない状態で増幅制御回路 10 の出力が零となるように回路を補正すれば良いことになる。

また増幅制御回路 10 に一定の電圧を外部回路によって付加できるようにしておくと、試料台の位置に任意のオフセットを与えることもできる。上記の2通りの回路の詳細については、例えば本願の発明者らが出願している実顧昭 56 - 181162号に述べられており、本発明にも同様に適用することができる。

試料7上の液体 6 は液 御器 15 から適当な吸引 源 17 とフィルタ 18 を経て適量だけ供給され、 検出器3の先端が浸る状態になされている。

以上述べたように構成され動作する本発明の接 置では、液浸型器光袋量の光学系の合焦点位置に 試料面が来るように、一度だけ間隔トを設定する ことで、自動焦点合わせが可能となる。

本実施例において、検出器の開口部 19 の径 6 mm e , 間隙 h 250 μm の場合に、液体として H₂O を用いて、検出圧 - 1200 mm Aq (ゲージ圧), 流量 0.6 8/min で、試料の位置の検出感

度として 2.5 mm Λq / μm が得られている。 この 検出感度がある場合には 士 0.1 μm 程度の精度で 試料の位置決め保持が自動的にできることが認め られている。

なお、上配実施例に示したデータ値は一例にすぎず、液体の粘度、対物レンズの光路寸法等に応じて適宜変わりうることは容易に考えられる。

また、本発明の装置は、液浸用液体を循環させることができるため、液浸用液体のフィルタリングや温度調整さらには2種類以上の液体を切り換えて供給することも可能である。

また、本発明の装置は単に露光装置のみならず。 液中で距離を高精度に位置決め・保持することを 必要とする装置に広く応用できることは言うまで もないことである。

以上説明したように、本発明の装置によれば、 液浸型の光学装置において、試料の位置を光学系 の所定の合焦点位置に自動的に高精度に位置決め ・保持することが可能になり、しかも対物レンズ に付着する気泡を容易に除去することができるの で、光学系の解像力低下を防止することが可能に

4. 図面の簡単な説明

第1図は本苑明の装配の一実施例の構成説明図 である。

1 … 光学部材(対物レンズ)

- 2 … レンメ鏡前

3 … 検出器

4…液体の吸引孔

5 … 压力検出孔

6…液浸用の液体

7 … 試料

8 … 武科台

9 … 圧電変換器

10…增幅制御间路

11…吸引源

12, 13, 14 … 放り 15 … 液溜器

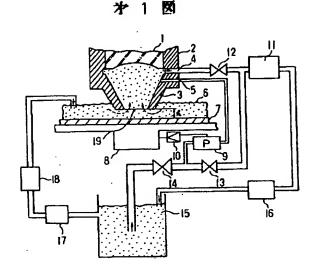
16…フィルタ

17…液体供給用吸引源

18 ... フィルタ

19…検出器の閉口部

代理人弁理士



第1頁の続き

@発 明 者 保坂純男

国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

⑫発 明 者 寺澤恒男

国分寺市東恋ケ窪一丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

邓 1.10.27 新

特許法第17条の2の規定による補正の掲載 手 純 補 正 書 (自発)

昭和 57 年特許願第 129065 号 (特別昭 59-19912 号, 昭和 59 年 2 月 1日発行 公開特許公報 59-200 号掲載) については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 6 (2)

Int. C1.	識別記号	庁内整理番号
G 0 2 B 7 / 1 1 G 0 1 N 2 1 / 0 1 G 0 2 B 2 1 / 0 0		7 4 0 3 - 2 H 7 4 5 8 - 2 G 8 7 0 8 - 2 H

特許庁長官 璇

1. 事件の表示 昭和57年特許顧第129065号

2. 発明の名称 被提距離保持装置

3. 相正をする者

事件との関係 特許出顧人

名 称 (510)株式会社 日立製作所

4. 代 瑪 人

住 所 (〒100) 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

新丸ノ内ビルヂング3階44区(電話214-0502) 名 (6835) 弁理士 中 村 椀 之 鳴っ

5. 補正の対象 明和書の発明の詳細な説明の領



平成 1年 7月25 日

補正の内容

- (1)明細書第4頁第8行目の特獻昭56-379 77号を特開昭57-153433号公報に補正する。
- (2)明細書第4頁第9行目の特顧昭57-84784号を特開昭58-202448号公報に補正する。

(19) Japan Patent Office (JP)

(11) Japanese Unexamined Patent **Application Publication Number**

(12) Japanese Unexamined Patent Application Publication (A)

S59-19912

(51) Int. Cl. ³	Identification codes		(43) Publication date of the woon bel 984	
G 02 B 7/11 G 01 N 21/01 G 02 B 21/00			No. of Inventions: 1 Request for examination: Not yet requested	
			(Total of 4 pages)	
(54) LIQUID IMMERSION DISTANCE HOLDING APPARATUS				
(21) Japanese Patent Ap	plication No.: S57-129065		Hitachi, Ltd. Central Research Laboratory 1-280 Higashikoigakubo, Kokubunji- shi	
(22) Date of Application	ı: July 26, 1982	(72) Inventor	KUNIYOSHI SHINJI Hitachi, Ltd. Central Research Laboratory 1-280 Higashikoigakubo, Kokubunji- shi	
(72) Inventor	KAWAMURA YOSHIO Hitachi, Ltd. Central Researd Laboratory 1-280 Higashikoigakubo, Kokubunji-shi	(71) Applicant th	HITACHI, LTD. 1-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo/ 4-6 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo	
(72) Inventor	TAKANASHI AKIHIRO Hitachi, Ltd. Central Researd Laboratory 1-280 Higashikoigakubo, Kokubunji-shi		ative Nakamura Junnosuke, patent attorney	
(72) Inventor	KUROSAKI TOSHISHIGE		continued on the last page	

Specification

1. Title of the Invention

Liquid Immersion Distance Holding Apparatus

2. Scope of Patent Claims

(1) A liquid immersion distance holding apparatus that positions and holds a sample at the focus position of an optical system in an optical apparatus for observing the sample in a liquid or projecting an image to the sample in a liquid; characterized in that it is comprised by being provided with a detection system including a detector that has nearly the same shape as the optical path between the member of the optical system and the sample at the lower end part of the lens barrel of the optical system and a suction system path or a supply system path that sucks in or supplies the liquid from the opening part of the detector by means of a suction source or supply source, a piezoelectric transducer that detects pressure within the detector that corresponds to the distance between the detector and the sample and outputs an electrical signal, and a movement control mechanism that positions and holds the sample at the focus position using the output of the piezoelectric transducer.

(2) A liquid immersion distance holding apparatus described in Claim 1; wherein the detection system comprises a reference unit that has a flow rate resistance equivalent to that of the opening part of the detector and that has a suction system path or a supply system path with flow rate resistance equivalent to that of the suction system path or the supply system path for the liquid from the detector, and the movement control mechanism comprises an amplification control circuit that inputs the output of the pressure transducer, and drive control of the movement control mechanism is performed so that the reference unit and the detector are connected to the same suction source and the pressure differential of the reference pressure within the reference unit and the detection pressure within the detector becomes a constant value.

(3) A liquid immersion distance holding apparatus described in Claim 2; wherein the amplification control circuit has a configuration with which is possible to apply a prescribed voltage from an external circuit, and it is possible to drive the movement control mechanism by means of the applied voltage, and it is possible to set the sample at the desired position.

3. Detailed Explanation of the Invention

The present invention relates to a liquid immersion distance holding apparatus for performing positioning and holding of the sample in a liquid immersion type optical apparatus and particularly to a distance holding apparatus that is optimal for the autofocusing of exposure apparatuses that project a pattern to a sample in a liquid.

In an optical apparatus for observing or projecting a pattern using an optical lens, increasing the numerical aperture NA is well known as a technique of improving the resolution of the objective lens. A known technique thereof is interposing a liquid to increase the refractive index of the medium between the objective lens and the sample. Liquid immersion type microscopes have been commercialized as optical apparatuses that use this technique. The focusing of liquid immersion type microscopes with respect to a sample involves nothing more than performing adjustment visually, and means for automatically focusing have not been established.

In the case of microscopes, adjustment is performed visually, and no obstructions are produced, but high accuracy and high speed automatic focusing is in demand particularly in exposure apparatuses used in manufacturing processes such as those of semiconductor integrated circuits (hereunder, referred to simply as exposure apparatuses).

In addition, with existing liquid immersion type microscopes, there have been drawbacks in that easy removal of bubbles that have adhered to the front end of the objective lens is problematic, and the resolving power of the optical system decreases.

The purpose of the present invention is to provide, in an optical apparatus for observing a sample in a liquid or projecting a pattern to a sample, an apparatus that performs positioning and holding of the sample at that focus position automatically and with high accuracy while making it possible to easily remove bubbles that have adhered to the objective lens.

The inventors of the present application have developed a means of immersing a sample to increase resolving power in exposure apparatuses and have already applied for a patent (Patent Application No. 56-37977). In addition, a means for improving resolving power in detecting a pattern on a sample has been developed, and a patent application (Patent Application No. 57-84784) has been made. An apparatus that automatically focuses a large diameter lens (objective lens) used in these liquid immersion type exposure apparatuses is needed, and the present invention has been devised to resolve this.

The present invention will be explained in detail below using embodiments.

FIG. 1 is a drawing that explains the configuration of an embodiment of an apparatus of the present invention. In the drawing, 1 is an optical member (objective lens) of the optical apparatus (exposure apparatus), 2 is a lens barrel, 3 is a detector provided at the lower end of the lens barrel 2, 4 is a liquid suction hole, 5 is a pressure detection hole provided on the detector 3, 6 is the liquid for immersion, 7 is a sample, 8 is a sample platform that includes a drive apparatus, 9 is a piezoelectric transducer that converts the detected pressure to electrical signals and outputs them, 10 is an amplification control circuit, 11 is a liquid suction source, 12, 13 and 14 are restrictors that adjusts the flow rate of the liquid, 15 is a liquid reservoir, 16 is a filter, 17 is a suction source for supply of the liquid 6, 18 is a filter, and 19 is an opening part of the detector 3.

The detector 3 is made to be nearly the same shape as the space formed in the optical path between the objective lens or the optical member 1 of the exposure apparatus and the sample 7, and it is connected to the lower end of the lens barrel 2. Note that the reason that the structure of the detector 3 is made nearly the same as that of the optical path of the optical system is to improve the response characteristic when controlling the position of the sample platform. The objective lens used in a common exposure apparatus is large with an aperture diameter of 30 mm ϕ or more and an image forming area of 15 mm ϕ or more, and a truncated cone shaped space defined by these two diameters becomes the optical path, which takes up considerable volume. The response characteristic is improved by keeping this volume to a necessary minimum.

The sample 7 is secured onto a sample platform 8 that is able to move in the optical axis direction of the optical system, and the surface of the sample 7, which has been coated with a photosensitive material, is covered by a liquid 6 for liquid immersion.

For the structure of the sample platform 8, it is possible to use a well known moving mechanism that is able to move in the optical axis direction.

A suction hole 4 is provided at the upper corner of the detector 3, and it is connected to a suction source 11 via a restrictor 12, which is a flow rate resistance element, via a pipe. Here, when the suction source 11 is operated, the interior of the detector 3 comes to have negative pressure, and the liquid 6 flows in from the opening part 19 of

the detector. The liquid that has flowed in is sent to the liquid reservoir 15 via the suction source 11 and filter 16. When the suction source 11 is operated at a constant pressure, the pressure of the interior of the detector 3 changes according to the size of the interval h of the detector 3 and the sample 7. For example, when the interval h becomes small, the absolute value of the negative pressure value inside the detector 3 becomes large. Conversely, when the interval h becomes large, the absolute value of the negative pressure value becomes small. In this way, the pressure of the interior of the detector 3 corresponds to the interval h. A pressure detection hole 5 is provided on the detector 3, and it is connected to the piezoelectric transducer 9 by means of a pipe. The piezoelectric transducer 9 converts pressure to electrical signals and is connected to a drive system attached to the sample platform 8 via the amplification control circuit 10. The amplification control circuit 10 drives the sample platform 8 so that the output of the piezoelectric transducer 9 becomes constant, specifically, so that the pressure within the detector 3 (that is, the interval h) becomes a constant value.

On the other hand, when the suction pressure of the suction source 11 fluctuates, the detection pressure within the detector 3 also fluctuates, and malfunction occurs as if the interval h has changed. To eliminate this kind of pressure fluctuation of the suction source, a reference unit is provided in the control system of this embodiment. The reference unit is configured to comprise a restrictor 14 that has a flow rate resistance that is equivalent to the flow rate resistance formed in the interval of the opening part 19 of the detector 19 and the sample 7 and a restrictor 13 that is equivalent to restrictor 12, and it is connected to the suction source 11. One end of restrictor 14 immerses that opening part in the liquid of the liquid reservoir 15, and the pressure between the other end of restrictor 14 and restrictor 13 is connected to the piezoelectric transducer 9 as a reference pressure via a pipe. The other end of restrictor 13 is connected to the suction source 11. Since the reference unit and the detector have the same suction source, pressure fluctuation of the suction source 11 is equivalently transferred, so fluctuation with respect to the pressure differential of the detection pressure and the reference pressure is eliminated. In this case, the piezoelectric transducer 9 electrically converts this pressure differential of the detection pressure and the reference pressure. In addition, the amplification control circuit 10 drives and controls the sample platform 8 so that the output value from the piezoelectric transducer 9, that is, the pressure differential, becomes constant. When a system of controlling the constant pressure differential of the detection pressure and the reference pressure so that it becomes zero is adopted, it becomes easy to correct the drift of the amplification control circuit 10. Specifically, the circuit should be corrected so that the output of the amplification control circuit 10 becomes zero in a status in which the suction source 11 is not operated.

In addition, when it is made possible to apply a constant voltage to the amplification control circuit 10 by means of an external circuit, it is also possible to provide the desired offset to the position of the sample platform. Details on the above two circuits are discussed in, for example, Utility Model Application No. 56-181162 applied for by the inventors of this application, and they can be applied to the present invention in the same way.

The liquid 6 on the sample 7 is supplied in an appropriate amount via an appropriate suction source 17 and filter 18 from the liquid reservoir 15, and this is done in a status such that the front end of the detector 3 is immersed.

In an apparatus of the present invention that is configured and operates as discussed above, autofocusing becomes possible by setting the interval h only one time so that the surface of the sample comes to the focus position of the optical system of the liquid immersion type exposure apparatus.

A feature in implementing the present invention is that the liquid is sucked in from the opening part 19 of the detector 3. This is because this is extremely effective in removing bubbles that have adhered within the detector 3 and to the lower part of the optical member 1. Even in a method substituting the suction source 11 with a supply source and expelling the liquid from the detector, pressure that corresponds to the interval h can be detected, but the use of a suction source is desirable for removing bubbles produced in the detector. Therefore, it is necessary to perform suction so that disturbance of the optical path by the bubbles is eliminated in such cases as when the optical member is at the top as in the embodiment, that is, in the case of a structure in which there is blockage by bubbles that have occurred in the liquid.

In this embodiment, in the case of an opening part 19 of the detector with a diameter of 6 mm ϕ and an interval h of 250 μ m, H_2O is used as the liquid, and 2.5 mmAq/ μ m is obtained as the detection sensitivity of the position of the sample at a detection pressure of -1200 mmAq (gauge pressure) and a flow rate of 0.6 l/min. In cases where there is this detection sensitivity, it has been found that positioning and holding of the sample at an accuracy of approximately $\pm 0.1~\mu$ m is automatically possible.

Note that the data values indicated in the above embodiment are nothing more than examples, and it is thought to be easy to appropriately change them according to the viscosity of the liquid and the dimensions of the optical path of the objective lens.

In addition, the apparatus of the present invention is able to circulate liquid for liquid immersion, so it is also capable of filtering and temperature regulation of the liquid for liquid immersion and switching and supplying of two or more types of liquid.

In addition, the apparatus of the present invention can, of course, be broadly applied to not only exposure apparatuses but to apparatuses that require highly accurate positioning and holding of a distance in a liquid.

As explained above, for the apparatus of the present invention, in a liquid immersion type optical apparatus, it is possible to position and hold the position of the sample automatically and with high accuracy at the prescribed focus position of the optical system, and it is possible to easily remove bubbles that have adhered to the objective lens, so it is possible to prevent a decrease in the resolving power of the optical system.

4. Brief Explanation of the Drawings

FIG. 1 is a drawing that explains the configuration of an embodiment of the apparatus of the present invention.

- 1 optical member (objective lens)
- 2 lens barrel
- 3 detector
- 4 liquid suction hole
- 5 pressure detection hole
- 6 liquid for liquid immersion
- 7 sample
- 8 sample platform
- 9 piezoelectric transducer
- 10 amplification control circuit
- 11 suction source
- 12, 13, 14 restrictor
- 15 liquid reservoir
- 16 filter
- 17 suction source for liquid supply
- 18 filter
- 19 opening part of detector

continued from page 1

(72) Inventor	HOSAKA SUMIO
	Hitachi, Ltd. Central Research
	Laboratory
	1-280 Higashikoigakubo.
	Kokubunji-shi
(72) Inventor	TERASAWA TSUNEO
	Hitachi, Ltd. Central Research
	Laboratory
	1-280 Higashikoigakubo.
	Kokubunji-shi